① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-224196

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

**@公開** 平成1年(1989)9月7日

B 23 K 26/16

8019-4E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

の発明の名称 レーザ加工装置用の煙除去装置

②特 願 昭63-49424

②出 願 昭63(1988) 3月2日

会社名古屋製作所内

@発明者 井上 準一郎 愛知県名古屋市東区矢田南5丁目1番14号 三菱電機株式

会社名古屋製作所内

⑩発 明 者 海 野 重 男 愛知県名古屋市東区矢田南5丁目1番14号 三菱電機株式

会社名古屋製作所内

⑦出 顋 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明和

1. 発明の名称

レーザ加工装置用の煙除去装置

- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 支持台上に支持された被加工物に対し、揺動自在なミラーから射出されるレーザ光を2次元的に走査しつつ照射することによって、該被加工物を加工するレーザ加工装置であかべーを設け、該の加工室上部に排気口を設け、該排気口から排気をするための送風装置を設けたことを特像とするレーザ加工装置用の煙除去装置。
  - (2) 加工室上部のレーザビームが加工室へ入射する関ロ部の下側では、水平の空気流を生成するような送風装置を設けたことを特徴とする請求項(1)記載のレーザ加工装置用の煙除去装置。
- 3. 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野 )

この発明は、レーザピームの走査を行うことに よって対象物例をば生地、皮などを加工するレー ザ加工装置の加工部で発生する煙を除去する煙除 去装置に関するものである。

〔従来の技術〕

レーザ加工装置の加工方式として、競断コンペヤ上に支持された被加工物に対し、揺動自在な揺動ミラーから射出されるレーザ光を2次元的に走査しつつ照射することによって、該被加工物を加工する。いわゆる揺動ミラー方式のものがあり、レーザ光が照射される破加工物の加工部から発生する健を除去するために、加工部を置って加工工量を形成するカバーを設けるとともに、この加工工量内の支持台近傍に通気流を生成させるように、送風装置を上配加工室に設けたものがある。

男 3 図は従来の煙除去装置の 1 例を示す図であり、図において(1)は加工室(2)を形成するカバー、(3)はこの加工室(2)内のコンベヤ (102) の附近に破加工物 (100) の表面に沿った通気低 A を生成させるための送風装置である。この送風装置は加工室(2)の外部から空気 B を取り入れ、この空気を排出して通気流 A を生成させるための上流側送風機(4)

と、この通気流 A を吸い込んで加工室(2)の外部に 排出するための下流側送風機(5)と、この下流側送 風機とはダクト(6)で接続され、核下流側送風機(5) からの排出空気をダクト(7)を介して外部に排出す るための送風機(8)とから構成されている。

## ( 発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上に述べた従来の装置においては、支持台上の被加工物の表面にそって空気流を生成させるため、この空気流によって被加工物がばたついたり、動いたりすることがあり、その結果、加工特度が悪化するおそれがあった。

また、加工時に発生する煙や煤が上記の空気流 によって破加工物の装面にそって流れると、般加 工物の表面が煙や煤によって汚れることがあった。

この発明はかかる課題を解決するためになされたもので、破加工物がはたついたり助いたりしないような空気流を生成するレーザ加工装置用の健 除去装置を得ることを目的とする。

また、加工部から娘や葉が発生しても、この虚 や集が被加工物を汚さないような空気流を生成す

の俳気口から排気するので、被加工物の附近では 空気流は比較的静かであり、このため、被加工物 がばたついたり、飛散したりすることを防止する ことができる。

また、被加工物の附近では、空気流は水平や下向きには流れず、主として上向きに流れるため、加工時に発生する煙や場が被加工物を汚染するととを防止することができる。

また、加工室上部の崩口部の下側の水平の空気 旅によって、加工時に発生する歴や壌が、光学部 品を汚染することを防止することができる。

#### (発明の実施例)

まずはじめに、この発明が通用される上記揺動 ミラー方式のレーザ加工装置を、第4図~第6図 を容照しながら説明する。

第4 図及び第5 図に示すように、被加工物となる生地(100)が上部に支持されて、該生地(100)を右方に移動させる支持台であるコンペヤ(102)の左方には、生地(100)の延反装置(104)が配置されている。この延反装置(104)には、生地(100)

るレーザ加工装置用の建除去装置を得ることを目的とする。

また、加工部から発生する原や媒が光学系を汚染しないような空気底を生成するレーザ加工装置用の娯除去装置を得ることを目的とする。

## (課題を解決するための手段)

また、加工室上部には、レーザピームが加工室 へ入射するための開口部があり、この閉口部の下 側で、ほぼ水平の空気流を生成するような送風装 置を設けたものである。

#### (作用)

この発明においては、送風装置が加工室の上部

が巻回された原反ロール (106) がセットされてかり、との原反ロール (106) に巻回された生地(100) は、延反接催 (104) によってコンペヤ (102) 上に送り出されるようになっている。コンペヤ (102) の右方には、スクラップ処理接償 (108) が配償されてかり、加工終了後の残余のスクラップが収容されるようになっている。

コンペヤ (102)の中央付近適宜位置には、略コ字状のフレーム (110)が配置されており、更にフレーム (110)の水平部の略中央には、レーザヘッド (112)が固定されている。このレーザヘッド (112)は、例えばジンバル状に構成された第1のミラー駆動部 (114)、第2のミラー駆動部 (116)及び集光手段 (118)を各々含んでいる。レーザヘッド (112)の光学米の一例は、第6 凶に示されている。この凶に示すように、レーザ光は、凶の一点頭線の如く凸面鏡 (120)、凹面鏡 (122)からはるビーム拡大手段を介してビーム径が拡大された後、乗光手段 (118)であるレンズ (124)に入射され、更にはミラー (126)によって反射され、生地

(100) に入射するようになっている。

第1のミラー駆動部(114)は、ミラー(126)を、 軸PXを中心として第5図の矢印FA又は第6図 の矢印FBの如く揺動駆動するものであり、この 軸PXは、集光手段(118)のレンズ(124)の光軸 (レーザ光の光線束の中心軸)と一致している。

第2のミラー駆動部 (116) は、ミラー (126) を、 軸FYを中心として第5 図の矢印ドじ又は第6 図 の矢印ドDの如く揺動するものである。

なお、凸面鏡 (120) 及び凹面鏡 (122) から成る ビーム拡大手段は、生地 (100) 上におけるレーザ 光 R B のスホット径 d を放るためのものである。

なお、第4図に示すように、コンベヤ (102)の 側部であってスクラップ処理装置 (108)の近辺に は、加工制御装置 (200) が配置されている。 この 加工制御装置 (200) は、生産管理,バターンメー キング,グレーディングあるいはマーキングの処 理を行う前段の処理装置と、その他の直接的な加 工処理を行う後段の処理装置とによって構成され ている。前段の処理装置には、紙テープなどのデ ータ入力手段が接続されている。

この加工制御装置 (200) からの指令により、上述のレーザ発振器 (128) , レーザヘッド (112) , 延反装置 (104) , コンペヤ (102) , スクラップ処理装置 (108) 等の各装置を制御する。

これにより、揺動自在なミラー (126) から射出 されるレーザ光を生地 (100) 上で一定のパターン を描きながら2次元的に走蚕しつつ照射すること によって生地 (100) の裁断加工を行う。

**弾助ち、まず延反装置 (104) 及びコンベヤ駆動装置を動作させ、これによってコンベヤ (102) 上に原反ロール (106) から生地 (100) が送り出される** 

すなわち、スポット径 d は、レンズ (124) の焦点 距離 F 、レンズ (124) に入射するレーザ光のピー ム径 D 、定数 k に対して

$$d = k \frac{F}{U}$$

で汲わされる。従って焦点距離Fを大きくとる場合であっても、スポット径 dを一定にしょうとすると、ビーム径 DもFに比例して大きくする必要がある。

次に、コンベヤ (102) あるいは延反装置 (104) の近辺には、レーザ発振器 (128) が配置されており、更にフレーム (110) の一方の屑 (110A) には、ブリズムミサーなどから似る光学手段 (130) が配置固定されている。レーザ発振器 (128) と光学手段 (130) との間にはビームダクトなどから成る伝送体 (132) が設けられており、光学手段 (130) と 製光手段 (118) の間には同様の伝送体 (134) が設けられている。すなわち、伝送体 (132),(134) 及び光学手段 (130) によってレーザ発振器 (128) から出力されるレーザ光をレーザヘッド (112) に導く伝送手段が構成されている。

とともに、この生地 (100) が所定の場所に来ると、 コンペヤ(102)は停止する。他方、動作指令によ りレーザ発振器(128)が発振動作を開始し、レー ザ光は伝送体(132),(134)を介してレーザヘッド (112) に達する。レーザ光は、前述したビーム拡 大手段及びレンズ (124) を通過するとともに、ミ ラー(126)によって生地(100)上に焦点が合うよ うに反射される。このとき、第1及び第2のミラ - 駆動部 (114),(116) によってミラー (126) が軸 PX,PYを中心として揺動し、所定のパターン 及びマーキングに従ってレーザ光RBが所定構所 で浮止中の生地(100)上で走流される(第4図漆 照 )。また、レンズ (124) が、レーザ光 R Bの走査 に対応しつつ光幅方向に移動し、核レンス(124) と生地 (100) との光学的距離が一定となるように 御囲される。これによって生地(100)は、焦点が 合った状態に沿いてすまわちレーザ光R B のスポ ット怪が強小の状態で激助されることとなる。

以上の動作により生地 (100) が数断され、次い ヤ で生地 (100) は、コンペア (102) によってスクラ ップ処理接置 (108) の方向に送られる。このとき、動作権令に基づいてスクラップ処理接置 (108) が駆動される。激断された生地 (100Å) (100Å) は、オペレータによってコンペヤ (102) 上から収集され、スクラップは、スクラップ処理接置 (108) 内に収容される。

更に、被加工物としては、生地、皮等の他、金属、プラスチックなどでもよい。更に、被加工物が比較的小面積のものであるときは、直接コンペヤ(102)上に似せるようにすることもできる。

次に、上述のレーザ加工装置に、煙除去装置を取付けた、この発明の一実施例を、第1図に基づいて説明する。図において、(102)は支持台であって、この図ではコンベヤの場合を示している。このコンベヤ(102)上には被加工物である生地(100)が支持されている。(126)は生地(100)に対し、レーザ光を2次元的に走査しつつ照射することによって生地(100)を加工するために、該レーザ光を射出する揺動自在なミラーである。(1)は、上記レーザ加工装置に設けられ、レーザ光が照射

特ち去られるので、被加工物が健や媒で汚れると とは防止される。

第2図は、加工室(2)の上部にほど水平の空気流 Eを生成するような送風装置(12)を付加したもの である。ミラー(126)からレーザ光が被加工物 (100)に照射されるためには、加工室(2)の上部に 大きい幽口部があり、この触口部から煙や煤が上 部に流れると、ミラーやレンズ等の光学部品を汚 染するおそれがある。そこで第2図のように、この 即口部の下にはど水平の空気流を生成すれば、 砂加工物から上外してきた煙や煤は、この空気流 とによって排気口(11)からダクト(6)、送風機(8)、 ダクト(7)を連って外部に排出されるので、光学部 品を汚染することが防止される。

### 〔発明の効果〕

この発明は以上説明したとおり、加工室を形成するカバーを設け、加工室上部に設けられた排出口から送風装置により排気するため、被加工物が 風でばたついたり、飛散したりすることがない。 また、加工部から発生する煙や媒が被加工物を汚 される生地 (100) の加工部を使って加工室(2)を形成するカバー、(8) は送風を置である。 この送風装置は、加工室(2)の上部にあけられた排気口 (11) から、ダクト(6)を介して送風機(8)に接続され、更にこの送風機(8)には外部へ排気を排出するためのダクト(7) が移続されている。

上記構成の頻除去装置の動作について説明する。 第1図において、送風機(8)を運転すると、加工室 (2)内の空気は、加工富上部の排気口(11)から排出 されるために、被加工物(100)の近傍においては 空気は主として上向きの通気流りを生成させる。 この上向きの通気流りは、第3図に示した被加工 物に沿った通気流 A と違って、被加工物をばたつ かせたり、飛散させたりすることはない。もちろ ん、上向きの通気流であっても、風量が過大であ れば、被加工物をばたつかせたり、飛散させたり する可能性があるが、そのようなことがないよう な風量に制御されている。

また、加工時に被加工物から焼や供が発生して も、この燃や供は消気流りによって、まず上方に

染することがない。

また、加工室上部では、水平の空気流を生成する送風装置により、加工部から発生する煙や煤が、レンズやミラー等の光学部品を汚染することがないという効果がある。

## 4. 凶面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すレーザ加工 装置用の煙除去装置の正面図、第2図は他の実施 例を示す装置の正面図、第3図は従来のレーザ加 工装置用の煙除去装置の正面図、第4図はこの発明が適用されるレーザ加工装置の构成を示す斜視 図、第5図は第4図に示す装置のレーザヘッドの 物成例を示す説明図である。

図において、(1)はカバー、(2)は加工室、(8)は运 風装盤、(11)は排気口、(12)は送風装筐、(100) は被加工物(生地)、(102)は支持台(コンペヤ)、 (126)はミラーである。

なお、各図中同一符号は同一または相当部分を 示す。

代坦人 大 岩 增 進

